

第26回 フォトニックデバイス・応用技術研究会ワークショップ

テーマ 「イノベーションを牽引するベンチャー精神とは？」

日時 平成29年(2017年)12月6日(水) 9:30~16:45

会場 機械振興会館、6階 66号室

主催 一般財団法人光産業技術振興協会 フォトニックデバイス・応用技術研究会

協力 株式会社 オプトロニクス社

～講演プログラム～

09:30~09:35

「開会の挨拶」

フォトニックデバイス・応用技術研究会 ワークショップ担当幹事

09:35~10:25

「アイオーコアのコア技術が切拓く新しい光通信市場」

アイオーコア株式会社 出口 崇

10:25~11:25

「世界のイノベーションホットスポットと日本の課題」

芝浦工業大学 林 隆一

11:25~13:00 休憩

13:00~13:50

「フォトニック結晶から3D光配線へ」

株式会社フォトニックラティス 川上 彰二郎

13:50~14:40

「日本の産業活性化と大学発ベンチャーの意義 —株式会社フラスクのご紹介—」

株式会社フラスク 菰田 卓哉

14:40~15:00 休憩

15:00~15:50

「東京大学におけるベンチャーエコシステム」

東京大学協創プラットフォーム開発株式会社 大泉 克彦

15:50~16:40

「スピノフベンチャーQDレーザの履歴書」

株式会社QDレーザ 菅原 充

16:40~16:45

「閉会の挨拶」

フォトニックデバイス・応用技術研究会 代表幹事 下村 和彦

担当幹事 下村 和彦 (上智大学)
 須田 篤史 (日本航空電子工業株式会社)
 若林 信一 (パナソニック株式会社)
 事務局 三浦 広平 (光産業技術振興協会)

【定員】

80 名 （定員に達した場合は、参加申し込みを終了する場合があります。）

【参加費】

一般： 8,000 円/人

フォトリソデバイス・応用技術研究会会員は無料。

【参加申し込み方法】

以下の内容を明記の上、E-mail、FAX にて事務局までお申し込みください。

フォトリソデバイス・応用技術研究会 HP <http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html> の「問い合わせフォーム」からもお申し込みできます。

- ① 氏名（ふりがな） ②所属 ③住所 ④Tel ⑤E-mail

【問い合わせ先】

一般財団法人光産業技術振興協会 開発部 三浦広平（事務局）

E-mail : pdevice@oitda.or.jp TEL:03-5225-6431 FAX:03-5225-6435

【会場案内図】

会場：機械振興会館 6 階 66 号室

URL : <http://www.jspmi.or.jp/kaigishitsu/index.html>



- ・ 東京メトロ日比谷線 神谷町駅下車 徒歩 8 分
- ・ 都営地下鉄三田線 御成門駅下車 徒歩 8 分
- ・ 都営地下鉄大江戸線 赤羽橋駅下車 徒歩 10 分
- ・ 都営地下鉄浅草線・大江戸線 大門駅下車 徒歩 10 分
- ・ JR 山手線・京浜東北線 浜松町駅下車 徒歩 15 分

神谷町駅より無料送迎バスが運行されております (<http://www.jspmi.or.jp/kaigishitsu/access.html>) 。